# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-206867

(43)Date of publication of application: 07.08.1998

(51)IntCl.

G02F 1/1343 G02F 1/133 G02F 1/1335

G02F 1/1335 G09F 9/30

(21)Application number: 09-010691

(71)Applicant: FURONTETSUKU:KK

(22)Date of filing:

23.01.1997

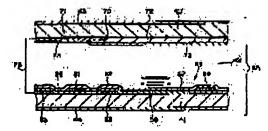
(72)Inventor: SHIN GENKOU

SAI MOTONARI TAKASHINA KOJI

### (54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a liquid crystal display device which can increase an aperture ratio while having high field angle characteristics of constitution that drives liquid crystal with a lateral electric field. SOLUTION: A liquid crystal layer 42 is arranged between a couple of substrates 40 and 41 and more than one pixel electrode 54 and a common electrode 53 which applies an electric field to the liquid crystal along the substrate surface in cooperation with the pixel electrodes are formed on the opposite surface of one substrate so that pixel areas 59 are formed. Then a conductive black matrix 71 which has openings 70 corresponding to the display areas of the respective pixel areas and cover a non-display area other than the pixel areas is provided on the opposite surface of the other substrate, and the black matrix is held at nearly the same potential with the common electrode. Further, a conductive film can be provided in addition to the black matrix and held at nearly the same potential with the common electrode.



### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination] 24.12.2003 [Date of sending the examiner's decision of 19.07.2005

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3883244 [Date of registration] 24.11.2006

[Number of appeal against examiner's decision 2005-020017 of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's 17.10.2005 decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

## (11)特許出職公開母号

# 特開平10-206867

(48)公開日 平成10年(1998) 8月7日

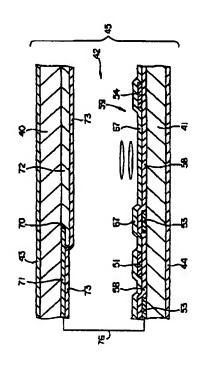
| (51) Int.CL. |        | 練別記号               | F    | I     |         |           |     |       |      |
|--------------|--------|--------------------|------|-------|---------|-----------|-----|-------|------|
| G02F         | 1/1343 |                    | GO   | 2 F   | 1/1343  |           |     |       |      |
| •            | 1/133  | 550                |      |       | 1/199   | 5.5 (     | )   |       |      |
|              | 1/1335 | 500                |      |       | 1/1335  | 500       | )   |       |      |
| G09P         | 9/30   | 888                | GO   | 9 F   | B/30    | 3 3 8     | 3   |       |      |
|              |        |                    | 4    | 家實查   | 宋韓宋     | 競求項の数:    | OL  | (全 12 | 2 頁) |
| (21)出讀書号     | +      | <b>特</b> 斯平9-10691 |      | ) 出國人 | 3950035 | 23        | `   |       |      |
|              |        |                    |      |       | 株式会社    | 吐フロンテック   | ,   |       |      |
| (22) 出頭自     |        | 平成9年(1997)1月2      | 128日 |       | 宫城课作    | 山台市泉区明道   | 三丁目 | 31 編集 |      |
|              |        |                    | (72  | 発明者   | 申數計     | <b>\$</b> |     |       |      |
|              |        |                    |      |       | 宫城県     | 山台市泉区明建   | 三丁的 | 31番地  | 株式   |
|              |        |                    | ,    |       | 会社フロ    | コンテック内    |     |       |      |
|              |        |                    | (72  | 発明者   | 茶 基     | 表         |     |       |      |
|              |        | •                  |      |       | 宫城県     | 山台市泉区明建   | 巨丁目 | 引着地   | 株式   |
|              |        |                    |      |       | 会社フロ    | ロンテック内    |     |       |      |
|              |        |                    | (72  | 発明者   | 高科力     | 4=        |     |       |      |
|              |        |                    |      |       | 宫城県信    | 山台市泉区明显   | 三丁目 | 31番地  | 株式   |
|              |        |                    |      |       | 会社フロ    | コンテック内    |     |       | _    |
|              |        |                    |      |       |         |           |     |       |      |

## (54) 【発明の名称】 核晶表示装置

#### (57)【要約】

【課題】 本発明は、横電界によって液晶を駆動する様成における高視野角特性を有したままで関口率を高くすることができる液晶表示装置を提供することを目的とする。

【解決手段】 本発明は、一対の基板40、41間に液 品層42が配設され、前配一方の基板の対向面上に一つ以上の国素電極54と前配国素電極と協働して液晶化前配基板面に沿った方向に電界を印加するコモン電極53とが複数の国素領域59を形成するように設けられるとともに、前配他方の基板の対向面上に前配各国素領域の表示領域に対応する開口70を有し前配国素領域以外の非表示領域を覆う導電性のブラックマトリクス71が設けられ、前配ブラックマトリクスがコモン電極と略同電位とされてなることを特徴とする。また、ブラックマスクの他に導電膜81を設けてこれをコモン電極と略同電位とすることもできる。



(2)

特闘平10-208867

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 一対の基板間に液晶層が配設され、前記 一方の基板の対向面上に一つ以上の画素電極と前記画素 電極と協働して液晶に前記基板面に沿った方向に電界を 印加するコモン電極とが複数の画素領域を形成するよう に設けられるとともに、前記他方の基板の対向面上に前 記各画素領域の表示領域に対応する閉口を有し前記画素 領域以外の非表示領域を覆う導電性のブラックマトリク スが設けられ、前記ブラックマトリクスがコモン電極と 略同電位とされてなることを特徴とする液晶表示装置。 【請求項2】 一対の基板間に液晶層が配設され、前記 一方の基板の対向面上に一つ以上の画素電極と前記画素 電極と協働して液晶に前記基板面に沿った方向に電界を 印加するコモン電極とが複数の面素領域を形成するよう **に設けられるとともに、前記他方の基板の対向面上に前** 記各面素領域の表示領域に対応する開口を有し前配画素 領域以外の非表示領域を覆うブラックマトリクスが設け られ、酸ブラックマトリクス上方に絶縁膜を介して少な くとも前記ブラックマトリクスの上方にコモン電極と略 同電位とされる導電膜が形成されたことを特徴とする液 20 晶表示装置。

1

【請求項3】 前記略同電位が-0,5 V以上、+0.5 V以内の範囲にされてなることを特徴とする請求項1ま たは2記載の液晶表示装置。

【請求項4】 前記一方の基板に設けられた前記コモン 電極が基板端部側に延出形成され、前配他方の基板に設 けられた前記ブラックマトリクスまたは前記導電膜が基 板端部側に延出形成されるとともに、前記基板の端部側 において前記コモン電極と前記ブラックマトリクスまた は前記導電膜が導電部材を介して電気的に接続されてな 30 ることを特徴とする鯖水項1または2配載の液晶表示装

【 請求項 5 】 一対の基板間にシール材により液晶が封 止され、前配一方の基板に設けられた前配コモン電極が 前記基板のシール材のシール位置よりも外方側に延出形 成され、前記他方の基板に設けられた前記ブラックマト リクスまたは前記絶縁度が前記基板のシール材のシール 位置よりも外方側に延出形成されるとともに、前記基板 シール材の外方側において前記コモン電価と前記ブラッ クマトリクスまたは前記絶縁膜が基板間に設けられた単 40 電部材を介して電気的に接続されてなることを特徴とす る請求項1または2記載の液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、基板面に沿った方 向に電界を印加して液晶の配向制御を行う液晶表示装置 に関するもので、視断角を広くできる上に閉口率を高く するととができる構造に関する。

ては、左右方向からの視認性は比較的良好であるもの の、上下方向からの視聴性が悪いため、視野角依存性が 高いという問題を有していた。そこで本出願人は先に、 とのような問題点を解決できる構造の液晶表示素子を特 順平7-1578号、特順平7-306276号明細書 等において特許出願している。これらの特許出願に係る 技術によれば、液晶層を挟む上下両側の基板にそれぞれ 液晶駆動用の電極を設けるのではなく、図10に示すよ うに下方の基板 11のみに異なる極の2種の線状電極1 10 2…、13…を互いに離間させて設け、図10に示す上 方の基板10に電極を設けない構成とし、電圧の印加に より両線状電極12、13間に発生した機電界の方向

(基板面方向)に沿って液晶分子36…を配向させると

とができるようになっている。

【0003】更に詳しくは、図9に示すように線状電極 12…どうしを基線部14で接続して櫛刃状の電極16 を構成し、裸状電極13…どうしを基線部15で接続し て櫛刃状の電極17を構成し、両櫛刃状電極18、17 の線状電弧12、13を交互に隣接させて接触しないよ うに噛み合わせ状態に配置し、基線部14、15に電源 18とスイッチング素子19を接続して構成される。ま た、図11(a)に示すように上の基板10の液晶側の 面に配向膜を形成してそれにはβ方向に液晶分子36を 並ばせるように配向処理を施し、下の基板11の液晶側 の面に配向膜を形成してそれには上配8方向と平行なっ 方向に液晶分子36を並ばせるように配向処理を施し、 基板10には図11(a)の8方向に偏光方向を有する 偏光板を、基板11にはα方向に偏光方向を有する偏光 板をそれぞれ積層して構成されている。

【0004】以上のような構成によれば、線状電極1 2、13間に電圧が印加されていない状態で液晶分子3 6…は、図11(a)、(b) に示すように配向膜の配 向方向に沿って一律に同方向にホモジニアス配向する。 そして、この状態で下の基板11を通過した光線は、偏 光板により α方向に偏光されており、液晶分子3 6 の層 をそのまま透過し、上の基板10の具なる偏光方向8の 偏光板に到達するので、その偏光板で遮断され、光線は 液晶表示素子を選過することがないので、液晶表示素子 は暗状態となる。

【0005】次に、線状電極12、13間に電圧を印加 すると、液晶分子のうち、下の基板11に接近した液晶 分子3日ほどその配向方向が線状電極12の長手方向に 対して垂直に変換される。即ち、線状電極12、13が 発生させる横電界(基板面方向の電界)により線状電極 12、13の長手方向に対し垂直な方向の電気力線が発 生し、下の基板112に形成されていた配向膜によってア 方向に長手方向を向けて配向していた液晶分子3 8が、 配向膜の規制力よりも強い電界の規制力によって下方向 とは垂直なα方向に図12(a)に示すように配向方向 【従来の技術】近年、TNモードの液晶表示素子にあっ 50 が変換される。よって、線状電極12、13間に電圧が

特開平10-206867

印加されると、図12(a)、(b)に示すように液晶 分子38…のツイスト配向がなされる。との状態であ ると、下の基板 1 1 を透過し、α方向に偏光した偏光光 様は、ツイストした液晶36…によってその偏光方向が 変換され、α方向とは異なるβ方向の偏光板の設けられ た上の基板10を透過できるようになり、液晶表示素子 は明状態となる。

【0006】ととろで、上記構造の線状電板12、13 を備えた液晶表示装置の構造を実際のアクティブマトリ ックス液晶駆動回路に適用した場合の構造を図13と図 10 14に示す。図13と図14に示す構造は1つの画素領 域に対応する部分のみを拡大して示すもので、との例の 構造において、ガラス基板等の透明基板20上に導電層 からなるゲート電極21と線状のコモン電極22、22 が離間して平行に形成され、これらを覆ってゲート絶縁 層24が形成され、ゲート電極21上のゲート絶縁層2 4上に半導体膜26をその一側と他側の両側から挟んで ソース電極27とドレイン電極28を設けて薄膜トラン ジスタTが構成され、上記コモン電極22、22の中間 の上方のゲート絶縁膜24上に導電層からなる線状の関 20 て覆い隠す領域が広くなり、液晶表示装置としての関口 素電極29が設けられている。

【0007】また、図13は各電極の平面構造を示す が、マトリックス状に組まれたゲート配練30・・・と信 号配線31・・・が選明基板20上に形成されていて、ゲ ート配線30…と信号配線31…とに囲まれた矩形状 の各領域が画素領域とされ、画素領域の隅部にゲート配 線30の一部からなるゲート電極21が形成され、ゲー ト電極21上のドレイン電極28に容量電極部33を介 して信号配線31と平行に画業電極29が接続され、と の画素電極29の両側を挟むように画素電極29と平行 30 に画素電極22、22が平行配置されている。

【0008】上記コモン電極22、22はゲート配線3 0に近い側の端部においてゲート配線30に平行に画景 領域内に設けられた接続配線34により接続され、他例 の場部においてゲート配線30と平行に設けられた共通 電極35により接続されている。上記共通電極35は、 多数の画素領域に渡ってゲート配線30と平行に設けら れたもので、各国素領域毎に設けられているコモン電極 22、22に共通の電位を与えるためのものである。更 に、基板20に対向する側の基板37にはブラックマト 40 リクス38が形成され、ブラックマトリクス38の各面 素領域に対応した部分には開口38aが形成されてい て、基板37上には各隣口38gを占めるようにカラー フィルタ39が設けられている。

【0009】上記図13と図14に示す例の構造におい ては、図14の矢印aに示す方向に電気力線を形成する ように横電界を作用させることができるので、この横電 界に従って液晶分子36を図14に示すように配向でき る。従って図11と図12を基に先に説明した場合と同

えができる。 [0010]

【発明が解決しようとする課題】ところが、以上のよう な構造を有する液晶表示装置にあっては、視野角が広い という長所を有するものの、関口率が小さくなり易いと いう問題を有していた。即ち、図13と図14に示す様 造において、画素電極29とコモン電極22、22との 間に生じる横電界により液晶分子36・・・を配向制御す るのであるが、コモン電極22、22の上方領域におい ては、液晶分子36…に印加される電界の向きが横電 界とは異なる向きになるために、図10において示すよ うに被晶分子36…の配向方向が圓素電極29とコモ ン電極22の間の領域の配向方向と異なることになる。 従って従来、コモン電極22上の領域は光漏れ等の問題 を生じるおそれがあるので、図14に示すようにブラッ クマトリクス38で覆い隠す構造を採用し、更にブラッ クマトリクス38の隣口38gの周縁部分をコモン電極 22、22の内側縁22aよりも若干内側に位置させる 構造を採用しているが、ブラックマトリクス38によっ 率を高くすることができない問題があった。

【0011】本発明は上記事情に鑑みてなされたもので あり、横電界によって液晶を駆動する構成における高視 町角特性を有したままで開□率を高くすることができる 液晶表示装置を提供するととを目的とする。

[0012]

【課題を解決するための手段】本発明は前記課題を解決 するために、一対の基板間に液晶層が配設され、前記一 方の基板の対向面上に一つ以上の画素電極と前記画素電 極と協働して液晶に前記基板面に沿った方向に電界を印 加するコモン電極とが複数の画景領域を形成するように 設けられるとともに、前配他方の基板の対向面上に前記 各画素領域の表示領域に対応する開口を有し前記画素領 城以外の非表示領域を覆う導電性のブラックマトリクス が設けられ、前記ブラックマトリクスがコモン電極と略 同電位とされてなるものである。また、本発明におい て、一対の基板間に液晶層が配設され、前配一方の基板 の対向面上に一つ以上の画素電極と前記画素電極と協働 して液晶に前記基板面に沿った方向に電界を印加するコ モン電極とが複数の画素領域を形成するように設けられ るとともに、前記他方の基板の対向菌上に前記各国素領 域の表示領域に対応する開口を有し前記画素領域以外の 非表示領域を覆う導電性のブラックマトリクスが設けら れ、前配ブラックマトリクス上に絶縁膜を介して少なく とも前記プラックマトリクスの各関口周縁部を覆う導電 膜が形成され、前記導電膜がコモン電極と略同電位とさ れてなることを特徴とする構成でも良い。

【0013】基板上に設けたコモン電極と画素電極によ り横電界を液晶に印加できるので、横電界の印加、無印 様に液晶を配向制御することで明状態と暗状態の切り替 50 加により液晶の配向制御を行うことができ、これにより

特開平10-206867

明状態と暗状態を切り替えることができる。そして、ブ ラックマトリクスまたはブラックマトリクスとコモン電 極とを略同電位とするか、ブラックマトリクス上に設け た導電膜とコモン電極とを略同電位とすることにより、 液晶分子に作用させる横電界の電気力線をコモン電極近 傍で揃えるようにしたので、コモン電極近傍の領域の液 晶の配向乱れを従来より少なくするととができ、コモン 電極に対応する領域を広く覆い隠していた従来のブラッ クマトリクスよりも開口の面積を大きくできるようにな り開口率が向上する。

【0014】前記略同電位とは、-0.5 V以上、+0. 5 V以内の範囲に設定されてなることが好ましい。 コモ ン電極とブラックマトリクスまたは導電膜の電位差が上 記の範囲を外れると、コモン電極近傍領域の液晶に作用 させる電気力線の乱れが大きくなり、液晶の配向乱れが 生じ易くなって光り漏れ等の問題を生じ募くなるので、 ブラックマトリクスの開口を大きくできなくなり、開口 率の向上効果を奏することができなくなる。

【0015】また、本発明において、前記一方の基板に 設けられた前記コモン電極が基板端部側に延出形成さ れ、前記他方の基板に設けられた前記ブラックマトリク スが基板端部側に延出形成されるとともに、前記基板の 蟻部側において前記コモン電極と前記ブラックマトリク スが導電部材を介して電気的に接続されてなるととを特 徴とする構成でも良い。また更に、一対の基板間にシー ル材により液晶層が封止され、前配一方の基板に設けら れた前記コモン電極が前記基板のシール材のシール位置 よりも外方側に延出形成され、前記他方の基板に設けら れた前記プラックマトリクスが前記基板のシール材のシ ール位置よりも外方側に延出形成されるとともに、前記 30 基板シール材の外方側において前記コモン電極と前記プ ラックマトリクスが基板間に設けられた薄電部材を介し て電気的に接続されてなる構成にするとともできる。と れらの構成により、一対の基板間に液晶を封止して液晶 セルを構成した場合に、ブラックマトリクスとコモン電 極の両者を貧気的に接続する構成とすることが容易にで き、両者の電位を略同一にするととができる。視野角の 広い関口率の高い液晶セルを得ることができる。

### [0016]

【発明の夷施の形態】以下、図面を参照して本発明の一 例について説明する。図1~図4は本発明に係る液晶表 示装置の要部を示すもので、図1において上の基板40 と下の基板41が互いの間に所定の間隔(セルギャッ プ)をあけて平行に対向配置され、基板40、41の間 に液晶階42が設けられるとともに、基板40、41の 外面側に偏光板43、44が配置されている。とれらの 基板40、41はガラス等の透明基板からなるが、実際 の構成においては基板40、41の周縁部をシール材で 取り囲み、基板40、41とシール材により囲まれた空

40、41と液晶層42と偏光板43、44とを組み合 わせることによって液晶セル45が構成されている。 【0017】との形態の構造にあっては、透明基板41 上に図2に示すようにマトリックス状に複数のゲート配 線50と信号配線51が形成され、ゲート配線50・・・ と信号配線51・・・とによって囲まれた画素領域59に 線状電極(コモン電極)53、53と、線状電極(圓素 電極)54とが互いに平行に配置されている。より詳細 には、基板41上に複数のゲート配線50が所定間隔を あけて相互に平行に配列形成されるとともに、基板41 10 上においてゲート配線50に沿ってゲート配線50と同 一平面上にコモン配線58が並設され、ゲート配線50 ・・・と信号配線51・・・によって囲まれた各領域にコモン 配線58から直角に2本の線状のコモン電極53、53 が延設され、これら2本のコモン電極53、53の先端 部が隣接する他のゲート配線50の近傍において接続配 線57により接続され、ゲート配線50・・・と信号配線 51…によって囲まれた各領域が画素領域59とされ ている。なお、液晶セル45の全体においては液晶表示 装置として必要な数の多数の画素領域59が配置されて いるが、図1においては2つの隣接する画素領域59、 59に対応する部分の平面構造のみを示し、図2におい ては1つの画素領域59の一部断面構造のみを示してい

【0018】更に、図1に示すようにこれらの配線を覆 って基板41上に絶縁層58が形成され、絶縁層58上 に上記各ゲート配線50と平面視直交してマトリックス 状になるように各信号配線51・・・が形成され、ゲート 配線50・・・において信号配線51・・・との交差部分の各 近傍部分がゲート電極60とされ、とのゲート電極80 上の絶縁層58上に、半導体膜81を一側と他側から挟 んだ状態のソース電極62とドレイン電極63が設けら れて薄膜トランジスタ(スイッチング素子)T<sub>3</sub>が構成 されている。また、各国素領域58の中央部にはコモン 電極53と平行に線状の画業電極54が設けられ、画素 電極54の一端部にはコモン配線58上の絶縁階58上 に延出形成された容量生成部85が形成され、面素電極 54の他端部には接続配線57上の地域層58上に延出 形成された容量生成部88が形成されている。とれらの 容量生成部65、66は、絶縁層58を介してコモン配 線58あるいは接続配線57との間に容量を生成して液 **品駆動の際の寄生容量を打ち消すためのものである。** 【0019】次に、上記ソース電極62はソース配線5

1 に接続されるとともに、ドレイン電極83は上記接続 配線57上の絶縁層58上に位置するように設けられた 容量電極88に接続され、それらが図1に示すように配 向膜67により被覆されている。なお、この例で用いる 電極53、54は、遮光性の金属電極あるいは透明電極 のいずれから形成されていても良いが、後述するノーマ 間に液晶を収納して液晶層42が形成されていて、基板 50 リーブラックタイプの表示形態を採用する場合は、IT

特闘平10-206867

〇 (インジウムスズ酸化物) などからなる透明電極であ ることが好ましい。

【0020】次に、上の基板40の下面側には、下の基 板41側に設けられている画素領域59に対応する第口 70…を有するブラックマトリクス71が設けられ、 各開口70の部分はカラーフィルタ72で覆われるとと 6に、ブラックマトリクス71とカラーフィルタ72を 覆って配向膜73が殴けられている。上配ブラックマト リクス71は、Cェ層、あるいは、CェO層とCェ層を **積層した遮光性の金属膜からなり、下の基板41側に設 10** けられている各画素領域59のうち、表示に寄与しない 部分を覆い隠すためのものであり、ブラックマトリクス 71は、各面素領域59のうち、コモン配線58および 接続配線57と、信号配線51およびゲート配線50の 部分等を覆い、かつ、コモン電極53の幅方向の一部を 寝い隠すように形成されている。換言すると、ブラック マトリクス71の開口70は、図2の2点鎖線で示すよ うに、各国素領域59の左右のコモン電極53、53で 挟まれた領域のほとんど全ての部分と、左右のコモン電 極53の幅方向の大部分を露出可能な大きさに形成され 20 ている。

【0021】なお、液晶表示装置がカラー表示のものの 場合は、図1と図2に示すようにカラーフィルタ72が 設けられていて、とのカラーフィルタ72は、各国素領 域59毎にカラーフィルタの赤(R)、緑(G)、青

(B) の各色を配置した構成とされているが、液晶表示 装置がカラー表示でないものの場合は、カラーフィルタ 72を省略しても良いのは勿論である。

【0022】次に、基板40に形成されたブラックマト リクス71の周縁部は、基板40の周縁部に設けられて 30 いる液晶封止用のシール部材75の外部側まで図4に示 すように延出形成され、基板41上に形成されたコモン 記線58…は基板41の周縁部に設けられている液晶 封止用のシール部材75の外部側まで図3と図4に示す ように延出形成され、基板41の周縁部にコモン配線5 6…に接続される端子56a、56aが設けられてい て、これらの端子58 a、58 aは上下の基板間に設け られたAgペースト等の導電部材7Bにより図4に示す ように接続されていて、ブラックマトリクス71とコモ ン配線58 (コモン電極53) とがいずれも同一電位 (接地電位)とされるようになっている。 ととで嫡子5 Baを2つ数けたのは、1つの端子58aにおいて導電 部材78による接続が不良となった場合であっても、他 の端子5日 & と導電部材7日により接続を確保できるよ うにするためである。なお、この実施形態においてはブ ラックマトリクス71とコモン配線58 (コモン電極5 3)とが接続されて同一電位とされるように構成されて いるが、両者が全く同一電位である必要はなく、ほぼ等 しい略同電位状態であれば良い。また、ここで略同電位 とは、ブラックマトリクス71とコモン電極53との電 50 す構造においてブラックマトリクス38は電気的にはフ

位差が-0.5 V以上、+0.5 V以内の範囲にされてな るととを意味するものとする。

【0023】更にこの形態の液晶表示装置においては、 上の基板40側の配向膜73と下の基板41側の配向膜 87に対しては、コモン電弧53の長さ方向とほぼ平行 な方向に配向処理が施されている。上記の配向処理によ って、基板40、41間に存在する液晶層42の液晶分 子は、種界が作用していない状態において、それらの長 軸をコモン電極53の長さ方向に平行にした状態でホモ ジニアス配列されるようになっている。

【0024】また、この形態の構造において上の偏光板 43の傷光軸の方向は、コモン電極53の長さ方向とほ ば平行な方向(図1の紙面厚さ方向)に向けられ、下の 偏光板44の偏光軸方向はコモン電極53の長さ方向に **庭角な方向(図1の左右方向)** に向けられている。

【0025】木発明に係る上配の構造においては、スイ ッチング素子である薄膜トランジスタT。の作動によっ て所望の画素領域59のコモン電極53、53と画素電 極5 4間に電圧を印加するか否かを切り換えることで暗 状態と明状態を切り替えて使用することができる。即 ち、薄膜トランジスタT、を作動させて所望の位置の画 素領域59に設けられているコモン電極53、53と画 素電極54間に電圧を印加することで、図1の横方向に 電界を印加するととができ、これにより図12に示した。 場合と同様に液晶分子を上下の萎板間でツイストした状 態とすることができ、明状態を得ることができる。ま た、コモン電極53、53と画素電極54間に電圧を印 加しない状態とするととによって、液晶分子を図11に 示した場合と同様に配向膜87、73の配向処理方向と 同じ方向にホモジニアス配向させた状態とすることがで き、暗状態を得ることができる。

【0026】従って以上のように液晶分子の配向制御を 行うととができ、基板41の下側に設けたパックライト からの光線を導入することにより、このバックライトの 光線を液晶分子の配向制御状態により遮断するか遅過す るかを切り替えることで暗状態と明状態を得ることがで きる。との例の表示形態は液晶分子の配向制御を行わな い状態において黒表示となり、液晶分子の配向制御を行 った状態において明状態となるために、ノーマリーブラ ックと称される表示形態となる。また、阿基板40、4 1間において液晶分子36…は基板面方向に向いたま まホモジニアス配向するか90°ねじれの状態に配向制 御されるので、視野角による透過率の変動の少ない高視 野角の液晶表示装置が得られる。

【0027】ととで、との実施形態の構造においては、 ブラックマトリクス71とコモン電極53、53とを略 同電位とすることができので、コモン電極53、53に 対応する領域の電気力線の乱れを少なくして液晶分子の 配向乱れを少なくすることができる。即ち、図14に示

特開平10-208867

ローテイング状態とされていて、周囲の電界の状況によ り電位が生じ、それが変動するおそれがあり、ブラック マトリクス71に電位が生じることでコモン電価53に 対応する領域の液晶に配向乱れを生じるおそれがあった が、本実施形態の構造でブラックマトリクス71とコモ ン電極53とを略同電位で接地するととでコモン電極5 3の対応領域の電界の乱れは従来よりも少なくなり、コ モン電極53の対応領域の液晶分子36…の配向制御 状態が従来構造よりも向上する。結果的にコモン電価5 3の対応領域部分での光漏れ等の問題は生じ難いので、 光湯れを生じない領域(コモン電極53の上方の領域) までブラックマトリクス71の開口70を広く形成でき るようになり、関口率の高い液晶表示装置を提供でき る。従って、横電界により液晶の配向制御を行って暗状 態と明状態を切り換えることができ、視野角依存性が少 ないとともに、隣口率の高い液晶表示装置を提供すると とができる。

【0028】また、本実施の形態の構造において、ブラ ックマトリクス71とコモン電極53とを略同電位にす るとは、両者の電位差で-0.5 V以上、+0.5 V以内 20 の範囲に設定するととが好ましい。 コモン電極53とブ ラックマトリクス71の電位差が上記の範囲を外れる と、コモン電極59に対応する領域の液晶に作用させる 電気力線の乱れが大きくなり、液晶分子3 8 …の配向 乱れが生じ易くなって光り濡れ等の問題を生じ易くなる ので、ブラックマトリクス71の開口70を大きくでき なくなり、開口率の向上効果を奏することができなくな る。更に、本実施形態の構造においては、コモン電極5 3、53に対応する領域の液晶の配向乱れを少なくして ブラックマトリクス71の開口70を大きくするととで 30 開口率を向上できるので、液晶表示装置としての最大透 過率を示す駆動電圧を低減するととができ、省電力駆動 することができる。次に、容量電極65、66を設け、 これらに対して絶縁層58を介して対峙するようにコモ ン配線58、接続配線57を設けるととでとれらの間に 容量を形成することができ、この容量で液晶表示装置に 生じる寄生容量の一部を打ち消すととができる。

【0029】図5は本発明に係る第2の実施形態の被晶表示装置の要部を示すもので、図5において図1に示す第1の実施形態の液晶表示装置と同一の部分には同一の 40 行号を付してそれらの部分の説明を省略する。この形態の液晶表示装置と数いて先の第1の形態の液晶表示装置と異なっているのは、上の基板40の下面(対向面)側において、ブラックマトリクス71とカラーフィルタ72を覆ってオーバーコート層などの絶縁膜80が形成され、この絶縁膜80上にブラックマトリクス71と同一平面形状の導電膜81が設けられ、導電膜81上に配向 膜73が設けられていることである。更に、この第2の実施形態の構造においては、導電膜81に導電部材78'を介してコモン電極53が接続され、コモン電極550

3と導電膜81とが接地されて両者が略同電位になるように構成されている。なお、導電膜81にはブラックマトリクス71の開口72と同一平面形状の隣口82が形成されている。上記導電層81は、Cr等の遮光性の金属層から形成されるものでも、ITOなどの透明導電層から形成されるものでも良い。

【0030】図5に示す構造の液晶表示装置にあっては、先に説明した第1の実施形態の液晶表示装置と同様に、薄膜トランジスタT。の作動によって所望の画素領 10 域59のコモン電極53、53と回素電極54間に電圧を印加するか否かを切り換えることで暗状態と明状態を切り替えて使用することができる。そして、導電膜81とコモン電極53、53とを略同電位とすることができので、コモン電極53、53に対応する領域の電気力線の乱れを少なくして液晶分子36…の配向乱れを少なくすることができる。

【0031】よって、先に記載の第1の実施形態の液晶 表示装置と同様に、ブラックマトリクス71の隣口70 を大きくすることができ、横電界により液晶の配向制御 を行って暗状態と明状態を切り換えることができ、視野 角依存性が少ないとともに、開口率の高い液晶表示装置 を提供することができる。また、この第2の形態の液晶 表示装置にあっては、導電層81をブラックマトリクス 71よりも液晶分子に接近させて配置できるので、電気 力標を揃える効果を先の第1の実施形態の構造よりも強 く作用させることができ、コモン電極53の対応領域で の液晶の配向乱れをより少なくすることができる。

【0032】ところで、図5に記載した形態において導電膜81を遮光性の金属層から形成した場合にブラックマトリクス71を省略しても良い。その場合は、遮光性の金属層がブラックマトリクスの代用となる。更に、ブラックマトリクス71を基板40上に設けた場合、導電膜81をブラックマトリクス71の開口70の周縁部分にのみに設けてもコモン電極53に対応する領域の液晶分子36…に作用する電気力線の乱れを少なくできるので、導電膜81をブラックマトリクス71と同一平面形状とする必要はない。導電腱81をブラックマトリクス71と同一平面形状とするとが、設計上は最も容易であるが、導電膜81を少なくともブラックマリクス71の閉口部70の周縁部分に対応する形状にするならば目的を違成することができる。

[0033]

【実施例】図1と図2に示す構造の回路を育する薄膜トランジスタ型液晶表示鉄置を製造した。透明な厚さ1mmのガラス基板を2枚用い、これらの基板のうち一方の基板上に図1に示す線状電極を有する薄膜トランジスタ回路を形成し、その上に配向膜を形成し、他方の基板上にも配向膜を形成し、それぞれの配向膜にラピング処理により液晶配向のための配向処理を施し、2枚の基板を50 ギャップ形成用のピーズを介して所定間隔で対向配置し

特購平10-206867

1

た状態で基板間の間隙に液晶を注入し、封止材により接合し、基板の外側に個光板を配して液晶セルを組み立てた。上記の構造においてそれぞれの配向膜には、線状電極の長さ方向と平行な方向にラビングロールを擦り付ける配向処理を行った。

【0034】との装置を製造するには、画素領域のビッチは横方向(信号配線方向)は43μm、縦方向(ゲート配線方向)は129μm、ブラックマトリクスはCrからなる厚さ0.3μmのものを用い、このブラックマトリクスには横27μm、縦)111μmの開口を画素 10領域毎に形成したものを用いた。また、画素電極幅を5μm、コモン電極幅を5μmに設定し、画素電極とコモン電極との間隔を10μmに設定した。

【0035】また、ゲート配線と信号配線の交差する部 分の近傍に B-Siからなる半導体膜をゲート電極とソ ース電極で挟んだ構造の薄膜トランジスタを形成し、更 に絶縁層で覆い、更にポリイミドの配向膜を形成し、ラ ピングロールによる配向処理を行って薄膜トランジスタ アレイ基板を形成した。次いでこの基板に対し、対向側 の基板としてブラックマトリクスとカラーフィルタとポ 20 リイミドの配向膜を設けたものを用い、両者間のギャッ プを4μmにしてシール材により液晶を封入し、シール 材の外部側の基板端部に引き出したブラックマトリクス に接続する端子2箇所とコモン電極に接続する端子2箇 所どうしをAgペーストで接続して液晶表示装置を製造 した。なお、との例の構造においてブラックマトリクス とコモン電極はいずれも接地した。一方、比較のため に、ブラックマトリクスに接続する嫡子とコモン電極に 接続する端子どうしを接続していない構造であって、ブ ラックマトリクスをフローティング状態とし、コモン電 30 極を接地した構造の液晶表示装置を製造した。

【0036】以上のように形成した各被晶表示装置に対 して画素電価とコモン電極とが発生させる電気力線のシ ュミレーション結果を図6に示す。図6(A)がブラッ クマトリクスとコモン電極とを接続して両者を接地した 構造の液晶表示装置のシュミレーション結果を示し、図 6 (B) がブラックマトリクスとコモン電極とを接続せ ずにブラックマトリクスをフローティング状態、コモン 電極を接地した構造の液晶表示装置のシュミレーション 箱果を示す。図8(A)に示す電気力線において、電気 40 − 力線の立ち上がり部分Rが左右のコモン電極53、53 のそれぞれの内側の端部領域Pよりも、外側に位置して いるが、図8(B)に示す電気力線において、電気力線 の立ち上がり部分R'が、左右のコモン電極53、53 のそれぞれの内側の端部領域P'よりも内側に位置して いる。このことは、図B(B)に示す電気力線が得られ る構造ではコモン電極53の内側領域で光温れを生じる おそれがあるのに対し、図6(A)に示す電気力線が得 られる構造ではコモン電艦53、53のそれぞれの内側 蟷部では光漏れを生じにくいことを意味する。

17

【0037】次に図7(A)は、先の実施例と同じ構造の液晶表示装置を用い、ブラックマトリクスとコモン電極を接続して岡者を接地した構造の本発明に係る液晶表示装置における光漏れの発生状況検査結果を示す写真の模式図である。液晶表示装置を駆動する際のゲート電極V。を15V、コモン電圧とブラックマトリクスの電圧を接地状態の0Vとした。ブラックマトリクスとコモン電極を接続して両者を接地した構造においては図7

(A) に示すように光漏れを生じなかった。図7(B)は、ゲート電極V。を15V、ブラックマトリクスをフローティング状態とし、コモン電極を接地した比較例構造の液晶表示装置における光漏れの発生状況検査結果を示す写真の模式図である。この構造においては、図7

- (B) に示すように光漏れを生じてしまった。図7
- (B) に示す結果から、ブラックマトリクスをフローティング状態とし、コモン電極を接地した比較例構造の液晶表示装置にあっては、先に説明した形状のブラックマトリクスを用いると光调れを生じるので、ブラックマトリクスで覆い風す領域を上記の大きさよりも更に広くする必要があり、そのようにすると液晶表示装置としての関口率が低下してしまう。

【0039】本発明に係わる実施例の液晶表示装置のブラックマトリクスとコモン電極とを同電位としたときの透過率を100%とし、ブラックマトリクスとコモン電極との電位差と透過率の減少具合との関係を測定した結果を図15に示す。図15から明らかなように、ブラックマトリクスとコモン電極との電位差が0.5Vを超えると透過率が5%を超えて減少してしまう。とのため十分な透過率を得るためには、ブラックマトリクスとコモン電極との電位差を±0.5V以内とすることが効果的であることが確認された。

【0040】次に図18〜図18は、コモン電極と略同電位とされる導電膜81をブラックマトリクス71の上方の一部分のみに設けた他の形態を示す。図16に示す構造は、画素領域に対応する各関口70の上下部分を挟むように左右方向に延びる帯状の導電膜81を設けた構造であり、図17に示す構造は、画素領域に対応する各50 関口70の左右部分を挟むように上下方向に延びる帯状

特別平10-206867

13

の導電膜81を設けた構造であり、図18に示す構造 は、画素領域に対応する各開口70の左右部分と上下部 分の半分ほどを挟むように上下方向と左右方向に延びる 帯状の導電膜81を設けた構造である。これらのいずれ の構造においても先に図5を基に説明した構造と同等の 効果を得ることができる。

### [0041]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、コ モン電極と画素電極により基板に平行な方向の横電界を 印加して液晶の配向制御を行う液晶表示装置でブラック 10 態の断面図。 マトリクスとコモン電極を略同電位としたので、コモン 電極対応領域の液晶に印加する電気力線の乱れを少なく するととができ、とれによりコモン電極対応領域の液晶 を表示に寄与させるととができるようになり、とのコモ ン電極対応領域の部分をブラックマトリクスで覆い隠す 必要がなくなり、ブラックマトリクスの関口を従来より 大きくできるようになるので、ブラックマトリクスをフ ローティング状態としていた従来構造よりも閉口率を高 くするととができる。よって、横電界を印加するか否か で液晶の配向制御を行って明状態と暗状態を切り替える 20 方式の広い視野角特性を有する上に、開口率を高くした 液晶表示装置を提供するととができる。更に、本実施形 態の構造においては、コモン電極に対応する領域の液晶 の配向乱れを少なくしてブラックマトリクスの開口を大 きくすることで開□率を向上できるので、液晶表示装置 としての最大透過率を示す駆動電圧を低減することがで き、省電力駆動にすることができる。

【0042】前記の構造は、ブラックマトリクス上に絶 縁膜を介してブラックマトリクスと同一形状の導電膜を 形成した構造に対しても適用することができ、この導電 30 膜をコモン電極と接続して両者を略同電位とするととに より、上記構造と同じ効果を得ることができる。ここで 略同電位とは、コモン電極とブラックマトリクスの電位 差が-0.5 V以上、+0.5 V以内の範囲にされてなる ものであり、両者の電位差がとの範囲内であれば、上記 の効果を確実に得ることができる。

【0043】次に、コモン電極とブラックマトリクスま たは導電膜を略同電位とするための構造は、両者を設け た基板の端部側に両者の接続端部を引き出して設け、導 電ペーストなどの導電部材で接続することで実現するこ 40 とができ、との場合はコモン電極とブラックマトリクス または導電膜を確実に同電位とすることができる。ま た、コモン電極とブラックマトリクスまたは導電膜を略 同電位とするための構造は、基板間に液晶を封止するシ ール部材の外部側にコモン電極とブラックマトリクスま たは導電膜の一部を引き出し、それらを導電ペーストな どの導電部材で接続するととで実現するととができ、と の場合はコモン電極とブラックマトリクスまたは導電膜 を確実に同電位とすることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 図1は本発明に係る液晶表示装置の第1の形

態の断面図。

【図2】 図2は同形態の電極配置構成の要部を示す平 面図。

【図3】 図3は同形態のブラックマトリクスと基板表 面構造の斜視図。

【図4】 図4は同形態の基板端部接合部分の構造を示 す断面図。

【図5】 図1は本発明に係る液晶表示装置の第2の形

【図6】 液晶表示装置において面素電極とコモン電極 とが発生させる電気力線のシュミレーション結果を求め たもので、図6 (A) はブラックマトリクスとコモン電 極とを接続して両者を接地状態とした構造の液晶表示袋 置のシュミレーション結果を示す図、図B(B)はブラ ックマトリクスとコモン電極とを接続せずにブラックマ トリクスをフローティング状態、コモン電極を接地状態 とした構造の液晶表示装置のシュミレーション結果を示 す図.

【図7】 図7(A)は、ブラックマトリクスとコモン 電極を接続して両者を接地した構造の本発明に係る液晶 表示装置における光源れの発生状況検査結果を示す写真 の模式図、図7(B)は、ブラックマトリクスをフロー ティング状態とし、コモン電極を接地した比較例構造の 液晶表示装置における光漏れの発生状況検査結果を示す 写真の模式図。

【図8】 実施例の液晶表示装置の透過率と駆動電圧と の関係を示す図。

【図9】 先に特許出順した明細書に記載された機電界 を付与する方式の液晶表示装置の線状電極を備えた基板 の平面図。

【図10】 同線状電極に電圧を印加した場合の液晶分 子の配向状態を示す断面図。

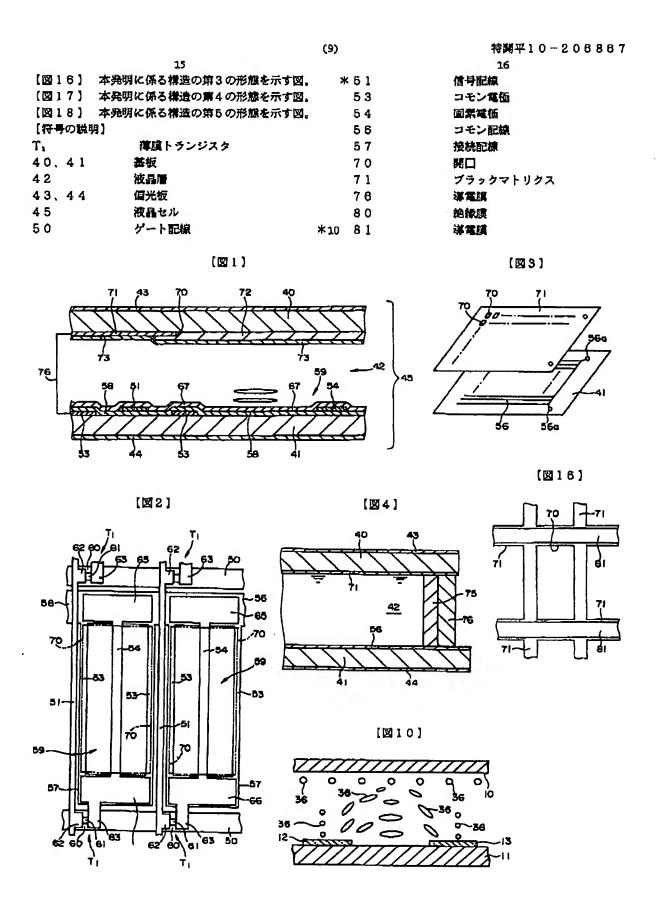
【図11】 図11(a)は先に特許出願した明細書に 記載された機電界を付与する方式の液晶表示装置の暗状 態の液晶配列を示す図、図11(b)は図11(a)の 侧面図。

【図12】 図12(a)は先に特許出願した明細書に 記載された横電界を付与する方式の液晶表示装置明状態 の液晶配列を示す図、図12(b)は図12(a)の側 面図.

【図13】 横電界を付与する方式の液晶表示装置の一 例の断面構造を示す図。

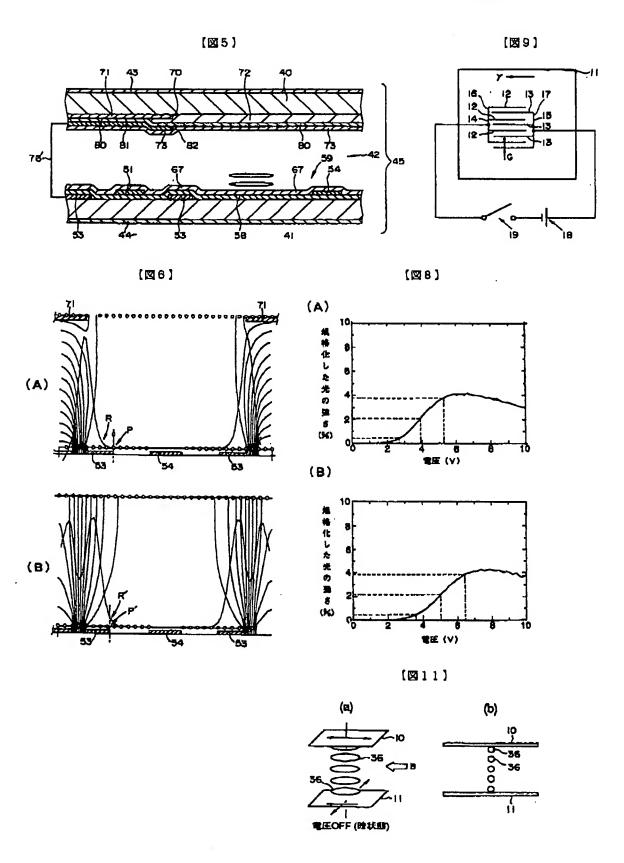
【図14】 図14に示す構造の線状電極の配置例を示 す平面図。

【図15】 本発明に係わる実施例の液晶表示装置のブ ラックマトリクスとコモン電極とを同電位としたときの 透過率を100%とし、ブラックマトリクスとコモン電 極との電位差と透過率の減少具合との関係を測定した結 50 果を示す図。



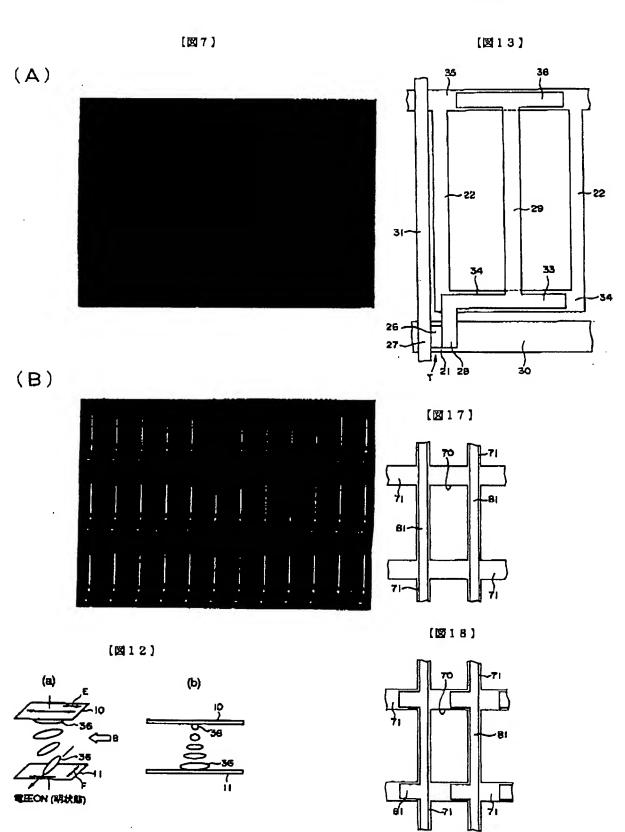
(10)

特開平10-206887



(11)

特開平10-208887



(12)

特開平10-208887

